2021. Том 62, № 11

Ноябрь

C. 1885 – 1894

СИНТЕЗ И СТРУКТУРНАЯ ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫХ МОНОКРИСТАЛЛОВ ГЕКСАХЛОРОГАФНАТА ЦЕЗИЯ Cs₂HfCl₆

Е.С. Смирнова¹, Е.В. Сидорова², А.Н. Синельников³, Н.Н. Синельников⁴, Т.А. Сорокин¹, В.В. Артемов¹, О.А. Алексеева¹

¹Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, Москва, Россия

E-mail: esmi@ns.crys.ras.ru

²МИРЭА – Российский технологический университет, Москва, Россия

³Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), Москва, Россия

⁴АО ПФ ЭЛВИРА, Москва, Россия

Статья поступила	С доработки	Принята к публикации
21.05.2021	21.05.2021	26.06.2021

Разработана методика синтеза кристаллического гексахлорогафната цезия из хлористого цезия и восьмиводной хлорокиси гафния в растворе соляной кислоты. Строение выращенных кристаллов изучено методом энергодисперсионного элементного анализа, рентгенофазового анализа и методом рентгеноструктурного анализа на монокристаллах. Показано, что россыпь кристаллов не является однородной по составу, однако основная фаза, присутствующая в составе (около 90 %), — Cs₂HfCl₆. Дополнительно обнаруженной в составе фазой является CsCl. Атомная структура Cs₂HfCl₆ впервые определена на монокристаллах. Структура уточнена в пространственной группе $Fm\overline{3}m$, Z = 4. Величина параметра элементарной ячейки Cs₂HfCl₆ составляет a = 10.399(3) Å. Проанализированы межатомные расстояния в структуре Cs₂HfCl₆. Проведен анализ сцинтилляционной активности выращенных кристаллов. Установлено, что световой выход синтезированного соединения составляет порядка 19·10³ фотонов/МэВ.

DOI: 10.26902/JSC id83827

Ключевые слова: сцинтилляторы, гексахлорогафнат цезия, кристаллическая структура, монокристаллы, кристаллизация из раствора, фазовый состав, элементный состав.

введение

Кристаллы гексахлорогафната цезия Cs₂HfCl₆ (CHC) представляют интерес как сцинтилляторы для гамма-спектроскопии, поскольку имеют высокие энергетическое разрешение (около 3 %), световой выход (30000—54000 фотонов/МэВ при 662 кэВ), атомное число $Z_{эф\phi} = 58$, а также оптимальное значение плотности 3.86 г/см³. При этом гигроскопичность кристаллов CHC низка, и они не обладают естественной радиоактивностью [1]. CHC — диэлектрик с большой шириной запрещенной зоны (~6 эВ), что способствует образованию локализованных носителей заряда, а именно V_k -центров и поляронов. Расчеты из первых принципов приписывают сцинтилляцию в Cs₂HfCl₆ переходам с переносом заряда, происходящим в октаэдрах [HfCl₆]²⁻, где Hf выступает в качестве центров люминесценции (Hf *d*-оболочки и Cl *p*-оболочки образуют узкие

[©] Смирнова Е.С., Сидорова Е.В., Синельников А.Н., Синельников Н.Н., Сорокин Т.А., Артемов В.В., Алексеева О.А., 2021

края зоны проводимости и валентной зоны соответственно). Также предполагается, что ион Zr, присутствующий в Cs_2HfCl_6 в качестве примеси из-за недостаточной чистоты реактивов, может быть ответственным за пик вторичной эмиссии [2, 3]. Наличие собственного эмиссионного центра снимает проблему растворимости иона активатора и его гомогенного распределения внутри основного вещества.

В настоящее время ведутся исследования с целью улучшения сцинтилляционных характеристик Cs_2HfCl_6 путем легирования [4, 5] и определения оптимальных условий выращивания крупных бездефектных монокристаллов [1, 6].

Один из методов изготовления кристаллов СНС — сплавление хлористого цезия CsCl и хлористого гафния HfCl₄ в стехиометрическом соотношении в кварцевых ампулах по методу Бриджмена [1, 6]. Недостаток метода заключается в образовании дополнительных фаз, которые снижают качество кристалла. При некачественной очистке тетрахлорида гафния HfCl₄ перед синтезом образуется примесная фаза хлорокиси гафния HfOCl₂, поскольку HfCl₄ активно поглощает воду из окружающей среды. Кроме того, при температуре плавления Cs₂HfCl₆ (850 °C) интенсивно возгоняется HfCl₄ (температура возгонки при атмосферном давлении 315 °C [7]), поэтому HfCl₄ концентрируется в свободном пространстве були. Систематически наблюдалось вхождение в состав були примесной фазы CsCl из реакционной смеси [1, 3, 8].

Альтернативный метод получения кристаллов Cs₂HfCl₆ — их выращивание из раствора. В этом случае можно исключить воздействие высоких температур и испарение тетрахлорида гафния, что гипотетически может повысить качество конечных кристаллов. В настоящей работе исследовалась возможность выращивания кристаллов гексахлорогафната цезия из раствора соляной кислоты с использованием в качестве субстрата восьмиводной хлорокиси гафния и хлористого цезия.

Кристаллическая структура Cs₂HfCl₆ впервые уточнена в 1976 г. по данным порошковой рентгеновской дифракции в кубической пространственной группе $Fm\overline{3}m$ (\mathbb{N} 225), параметр решетки a = 10.42(1) Å [8]. В качестве исходных данных для уточнения использовались структурные сведения для хлороплатината калия K₂PtCl₆ [9]. Структура Cs₂HfCl₆ — флюоритоподобная, аналогична структуре фторида кальция CaF₂ с ионами цезия в позициях фторид-ионов и октаэдрами [HfCl₆]²⁻, замещающими ионы кальция. Структурный тип платината калия K₂PtCl₆ включает множество кристаллов с общей формулой A_2BX_6 , где A = Li, Na, K, Rb, Cs; B = Ti, Zr, Hf, Sn, Se, Te и X^- — ион галогена (Cl, Br, I) [10]. Расстояние Hf—Cl $a_0u \approx 2.574(1)$ Å в [8] вычислено с использованием подгоночного параметра u и факторов атомного рассеяния из Международных кристаллографических таблиц (International Tables for X-ray Crystallography) [11]. Измеренные в [8] лауэграммы от монокристаллов Cs₂HfCl₆ показали, что кристалл обладает мозаичностью, и угол разориентации мозаичной структуры составляет 1—7°. Структурные параметры Cs₂HfCl₆ апонокристаллах ранее не проводилось.

Разработана новая методика получения кристаллического гексахлорогафната цезия Cs₂HfCl₆, исследовано качество выращенных кристаллов, проанализирован их элементный и фазовый состав. Методом рентгеноструктурного анализа на монокристаллах определена структура Cs₂HfCl₆, а также проведен анализ сцинтилляционной активности выращенных кристаллов.

МЕТОДИКА РОСТА

На основе данных о растворимости [12] в настоящей работе предложена новая методика синтеза кристаллического гексахлорогафната цезия из хлористого цезия и восьмиводной хлорокиси гафния в растворе соляной кислоты с концентрацией более 35 %: $2CsCl + HfOCl_2 \cdot 8H_2O + 2HCl \rightarrow Cs_2[HfCl_6] + 9H_2O$. Кристаллы выращены в установке, изготовленной из стекла марки Вого 3.3, по методу кристаллизации при изменении температуры при вынужденной конвекции, описанному в [13]. Установка состояла из зоны растворения, зоны роста и циркуляционного насоса. Стехиометрическая смесь хлористого цезия и восьмиводной хлорокиси гафния была помещена в зону растворения. Затем систему заполнили соляной кислотой с концентрацией 35—



Рис. 1. Россыпь кристаллов Cs₂HfCl₆, выращенных из хлористого цезия и восьмиводной хлорокиси гафния в растворе соляной кислоты

38 %. Масса раствора кислоты более чем в 20 раз превышала массу смеси солей, чтобы в ходе реакции ее концентрация изменялась незначительно. После выдержки системы в покое около двух часов для осаждения мелких кристаллов субстрата был включен циркуляционный насос, представляющий собой магнитную мешалку с якорем во фторопластовой оболочке. Скорость циркуляции составляла 0.5-1 мл/с при объеме системы 600 мл. Зона растворения подогревалась электрическим нагревателем. Мощность нагрева устанавливалась таким образом, чтобы максимальная температура раствора не превышала 32-34 °C и не происходило кипения. Зона роста охлаждалась воздухом до температуры 8-15 °C. Таким образом, рост кристаллов проходил при переохлаждении раствора в 25 °C, реакция проводилась 90 суток. В целях уменьшения скорости испарения воды на поверхность раствора было помещено небольшое количество керосина марки TC-1, установка закрывалась от атмосферы пробками из черной резины.

После прекращения синтеза в зоне роста осталось более половины неизрасходованного субстрата. Раствор был слит, продукт реакции извлечен из установки и промыт на стеклянном фильтре 200 мл воды. После сушки на воздухе при температуре 50 °C в течение 1 ч кристаллы приобрели сухой, рассыпчатый вид. Полученные кристаллы хранились в эксикаторе над NaOH и CaCl₂·H₂O в качестве осушителей. Отобранные для дальнейших исследований образцы представляли собой россыпь прозрачных бесцветных кристаллов размером до 1.5 мм (рис. 1). Поверхность кристаллов была покрыта белым непрозрачным налетом.

ЭЛЕМЕНТНЫЙ И ФАЗОВЫЙ АНАЛИЗ

Химический состав выращенных кристаллов определялся качественно методом энергодисперсионного рентгеновского микроанализа с использованием растрового электронного микроскопа FEI Scios с приставкой EDAX Octane Super Elect при значении ускоряющего напряжения 20 кВ. Для анализа из россыпи отбирались отдельные частицы (рис. 2*a*), которые предварительно не подвергались дополнительной очистке с целью обнаружения дополнительных химических элементов и фаз.

На энергодисперсионных спектрах (рис. 2*b*) наблюдаются характеристические линии атомов Cs, Hf и Cl, а также линии кислорода и углерода. Предполагается, что атомы кислорода принадлежат поверхностной окислившейся фазе, а атомы углерода — к органическим загрязнениям на поверхности образца. Других химических элементов в составе образцов, выращенных этим методом, не выявлено.

Рентгенофазовый анализ образцов выполнен с использованием порошкового рентгеновского дифрактометра Rigaku Miniflex 600 (Cu K_{α} , $\lambda = 1.5406$ Å) в диапазоне сканирования 2 $\theta = 10$ — 90°, шаг сканирования 0.01°. Образцы для исследований не подвергались предварительной очистке. Для качественного анализа фазового состава использовались лицензированный пакет про-



Puc. 2. РЭМ-изображение выращенного образца (*a*) и EDS-спектр при значении ускоряющего напряжения 20 кВ (*b*)

грамм MiniflexGuidance [14], PDXL-2 [15] и актуальная порошковая база данных ICDD PDF-2 [16]. Количественный анализ выполнен методом Ритвельда с помощью программы Jana2006 [17]. В качестве исходных данных для проведения количественного (полнопрофильного) анализа использовались модель кристаллической структуры Cs_2HfCl_6 , полученная в настоящей работе методом рентгеноструктурного анализа на монокристаллах, а также модели структур из базы данных неорганических структур ICSD [18], соответствующие найденным фазам в базе данных PDF-2.

Анализ рентгенодифракционных спектров (рис. 3) показал, что исследуемый образец многокомпонентный. Основная фаза, отвечающая пикам максимальной интенсивности в спектрах, соответствует синтезированным кристаллам Cs_2HfCl_6 . Помимо основной фазы Cs_2HfCl_6 , в составе соединения обнаружена примесная фаза CsCl, вошедшая из реакционной смеси (рис. 3). Стоит отметить, что вхождение в объем були примесной фазы CsCl наблюдалось и ранее для образцов, выращенных по методу Бриджмена [1, 3, 8]. На спектрах также присутствуют дополнительные пики малой относительной интенсивности, проиндицировать которые однозначно



Рис. 3. Порошковая рентгеновская дифрактограмма измельченных образцов: 1 — основная фаза Cs₂HfCl₆,
 2 — примесная фаза CsCl, * — непроиндицированные пики неизвестных примесных фаз

не удалось. Предполагается, что их наличие вызвано появлением на поверхности образцов фазы хлорокиси гафния или других оксидных фаз в результате побочной химической реакции.

Количественное соотношение установленных однозначно фаз, полученное в ходе полно-профильного уточнения, составляет Cs₂HfCl₆:CsCl = 0.89(1):0.11(1). Значения итоговых факторов уточнения структуры методом Ритвельда составляют R = 4.44 %, wR = 5.18 % для фазы Cs₂HfCl₆ и R = 5.74 %, wR = 8.61 % для фазы CsCl. Итоговые факторы расходимости по дифракционным профилям $R_p = 9.60$ %, $wR_p = 13.57$ %, S = 2.45.

РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ

Для рентгеноструктурного анализа отбирались монокристаллы наиболее правильной формы размером ~0.2—0.3 мм. Для удаления поверхностного белого слоя отобранные монокристаллы были подготовлены двумя способами: одна часть образцов обработана этиловым спиртом (1), а вторая протравлена 37 % соляной кислотой, после чего обработана этиловым спиртом (2). Для предотвращения гидролиза поверхность образцов была покрыта тонким слоем эпоксидного клея. Подготовленные образцы подверглись первичному рентгеноструктурному исследованию, в результате которого были выбраны монокристаллы с наилучшими профилями дифракционных пиков и сходимостью интенсивностей эквивалентных по симметрии дифракционных отражений. На рис. 4 показаны дифракционные картины в сечении (010) для выбранных образцов 1 размером $0.329 \times 0.315 \times 0.198$ мм и 2 размером $0.291 \times 0.247 \times 0.213$ мм. Вид дифракционных картин подтверждает монокристалличность выбранных образцов без явных признаков дополнительных фаз или колец, характерных для поликристаллов.

Полные наборы рентгенодифракционных данных получены при 293 К на дифрактометре CCD Xcalibur EOS S2 (Rigaku Oxford Diffraction), Мо K_{α} излучение. Интегрирование дифракционных пиков и коррекция на фактор Лоренца и на поляризацию излучения проведены в программе CrysAlisPro [19]. Структура расшифрована прямыми методами в программе SIR2014 [20]. Для дальнейшего уточнения использовались координаты атомов в изоструктурном соединении Cs₂PtCl₆ [21]. Структуры уточнялись с помощью программы Jana2006 [22] методом наименьших квадратов в анизотропном приближении атомных смещений. Средствами программы Jana2006 уточнена экстинкция. При учете эффекта экстинкции для каждого из экспериментов выбрана наилучшая модель Беккера—Коппенса — разориентации блоков мозаики. Выбранный тип мозаичности согласуется с результатами, полученными для монокристаллов в работе [8].



Рис. 4. Дифракционная картина для образцов **1** и **2**. Показано сечение обратного пространства плоскостью (010)

В изоструктурном Cs_2HfCl_6 соединении хлороплатината калия K_2PtCl_6 методом прецизионного рентгеностурктурного анализа [9] ранее выявлено наличие ангармонизма атомных смещений атомов K, Pt, Cl, для описания которого использовалось несколько типов уточнения. Однако попытка уточнения ангармонических параметров атомных смещений для Cs_2HfCl_6 в данной работе не выявила значимого отклонения от гармонического закона.

Близость значений факторов расходимости ($R_1 = 1.64$ %, $wR_2 = 2.04$ % для 1 и $R_1 = 1.54$ %, $wR_2 = 1.81$ % для 2) и величины остаточной электронной плотности в е/Å³ ($\Delta \rho_{min}/\Delta \rho_{max} = -0.49/0.78$ для 1 и -0.87/0.99 для 2) позволяют сделать вывод, что оба выбранных для обработки образцов способа подходят для подготовки кристаллов к исследованиям методом рентгеноструктурного анализа. Однако можно не подвергать образцы травлению кислотой, так как обработки спиртом достаточно для удаления поверхностного слоя. Также, для 1 и 2 межатомные расстояния совпадают в пределах погрешности и близки значения эквивалентных параметров атомных смещений $U_{_{3KB}}$. Далее приведены результаты утончения и анализа структурных данных для образца (1), поверхность которого была обработана спиртом. Основные кристаллографические параметры и результаты уточнения в табл. 1, значения координат атомов, заселенности

Таблица 1

данные эксперимента и результаты уточнения структуры CS2FIIC16				
Химическая формула	Cs ₂ HfCl ₆			
CSD	2083809			
M	657			
Сингония; Z	Кубическая; 4			
Пространственная группа	$Fm\overline{3}m$			
a, Å	10.399(3)			
$V, Å^3$	1124.6(6)			
D_x , Γ/cm^3	3.8806			
Излучение; λ , Å	$MoK_{\alpha}; 0.71073$			
μ, мм ⁻¹	17.005			
<i>Т</i> , К	293			
Размер образца, мм	0.329×0.315×0.198			
Дифрактометр	CCD Xcalibur EOS S2 (Rigaku Oxford Diffraction)			
Тип сканирования	ω			
Учет поглощения	Аналитическая поправка на поглощение по огранке [22]; эмпирическая поправка на поглощение с использованием сферических гармоник SCALE3 ABSPACK [19]			
T_{\min} / T_{\max}	0.033 / 0.182			
θ _{max} , град.	74.48			
Пределы h, k, l	$-26 \le h \le 27; -27 \le k \le 26; -26 \le l \le 28$			
Число отражений: измеренных / независи-	27286 / 649 / 420;			
мых $(N_{\text{all}}) / I > 3\sigma(I)$ $(N_{\text{obs}}); R_{\text{int}}$	0.0528			
Метод уточнения	$MHK \Pi O F$			
Весовая схема	$1/(\sigma^2(F) + 0.000144F^2)$			
Число параметров	8			
Учет экстинкции; коэффициент	Тип 1 Lorentzian isotropic [23]; 0.52(4)			
$R / wR \text{ no } N_{\text{all}}$	0.0250 / 0.0230			
R / wR по $N_{\rm obs}$	0.0164 / 0.0204			
S				
$\Delta \rho_{\min} / \Delta \rho_{\max}, e/A^{3}$	-0.49 / 0.78			
Программы	CrysAlisPro [19], Jana2006 [17]			

Данные эксперимента и результаты уточнения структуры Cs₂HfCl

Таблица 2

Координаты атомов, заселенности позиций и эквивалентные параметры атомных смещений U_{3KB} (Å²) атомов в структуре Cs₂HfCl₆

Атом	x/a	y/b	z/c	q	$U_{ m 3KB}$
Cs1 (8 <i>c</i>)	0.25	0.25	0.25	1	0.03153(3)
Hfl (4 <i>a</i>)	0	0	0	1	0.02183(2)
Cl1 (24 <i>e</i>)	0.23556(6)	0	0	1	0.03124(9)

Таблица З

Межатомные	расстояния	вС	труктуре	Cs ₂ HfCl _e
------------	------------	----	----------	-----------------------------------

Hf 1 (4 <i>a</i>)-	—октаэдр		
Hf—Cl×6	2.4497(15)		
Cl—Cl×12	3.4629 (9)		
Cs 1 (8 <i>с</i>)—кубоктаэдр			
Cs—Cl×12	3.6797(15)		
Полость $Cl_6(4b)$ —октаэдр			
Cl—Cl×12	3.8903(9)		

позиций q и эквивалентных тепловых параметров $U_{_{3KB}}$ — в табл. 2, основные значения межатомных расстояний в табл. 3.

РЕЗУЛЬТАТЫ УТОЧНЕНИЯ СТРУКТУРЫ Сs₂HfCl₆

Структура выращенных кристаллов Cs₂HfCl₆ описывается пространственной группой $Fm\overline{3}m$, Z = 4, параметр элементарной ячейки a = 10.399(3) Å. Полученное значение близко значению a = 10.42(1) Å, определенному для поликристаллических образцов Cs₂HfCl₆ из кристаллов, выращенных по методу Бриджмена [8].

Кристаллы Cs₂HfCl₆ имеют гранецентрированную кубическую решетку, флюоритоподобную структуру, где ионы Cs⁺ занимают позиции ионов фтора, а в позициях ионов кальция находятся октаэдры [HfCl₆]²⁻ (рис. 5*a*). Ионы Hf⁴⁺ связаны с шестью ионами Cl⁻, которые формируют правильные октаэдры HfCl₆. Ион цезия окружен двенадцатью ионами Cl⁻, которые образуют искаженные кубоктаэдры CsCl₁₂ (рис. 5*b*). Кубоктаэдр CsCl₁₂ имеет шесть общих прямоугольных граней с соседними кубоктаэдрами. Четыре меньшие треугольные грани кубоктаэдра являются общими с октаэдрами HfCl₆, а четыре большие треугольные грани — с незанятой октаэдрической полостью Cl₆ (рис. 5*b*). В центрах октаэдрических полостей Cl₆ не выявлено весомых значений положительной остаточной электронной плотности, что говорит об отсутствии в полостях неучтенных примесных атомов.

Определенное в настоящей работе расстояние Cs—Cl составляет 3.6797(15) Å, а расстояние Hf—Cl равно 2.4497 (15) Å (табл. 3), что хорошо согласуется со значениями, рассчитанными из первых принципов в [2]. Уточненное в настоящей работе расстояние Hf—Cl несколько меньше полученного для поликристаллических образцов с использованием подгоночного множителя значения 2.574 Å [8]. Ближайшее расстояние между атомами хлора в октаэдре HfCl₆ составило 3.4629(9) Å, а расстояние между атомами хлора в октаэдре HfCl₆ равно 3.8903(9) Å (рис. 5*b*, табл. 3).

Параметр элементарной ячейки в изоструктурном соединении Cs₂PtCl₆ составляет a = 10.192(3) Å [21]. Расстояние Pt—Cl, аналогичное таковому Hf—Cl в Cs₂PtCl₆, равно 2.3442(7) Å, а расстояние Cs—Cl в Cs₂PtCl₆ равно 3.61(4) Å. Таким образом, параметры элементарной ячейки и длины межатомных расстояний в кристалле Cs₂PtCl₆ ожидаемо меньше соот-



Рис. 5. Общий вид структуры $Cs_2HfCl_6(a)$ и координационные полиэдры $CsCl_{12}$ и $HfCl_6$ с октаэдрической полостью $Cl_6(b)$. Черным показаны атомы Cs, темно-серым —Нf и светло-серым —Cl. Межатомные расстояния приведены в Å

ветствующих значений в Cs₂HfCl₆, поскольку эквивалентный ионный радиус Pt⁴⁺ (KЧ = 6), равный 0.625 Å, меньше эквивалентного ионного радиуса Hf⁴⁺ (KЧ = 6) 0.71 Å [24].

СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ Cs₂HfCl₆

Выращенные кристаллы были промыты водой, высушены, после чего проведен сравнительный анализ их сцинтилляционной активности с таковой промышленных кристаллов NaI(Tl), равной $40 \cdot 10^3$ фотон/МэВ.

Для определения сцинтилляционной активности продукта было изготовлено два сенсора из спрессованных кристаллов, залитых оптическими компаундами — эпоксидной смолой и двух-компонентным силиконовым компаундом под вакуумом. После застывания смолы и силикона образцы обмотали белой лентой из ПТФЭ (полимера тетрафторэтилена). В таком виде их оптически сопрягали с кремниевым ФЭУ гамма-спектрометра.

При одинаковом коэффициенте усиления снималась зависимость интенсивности свечения полученного образца и промышленного кристалла NaI(Tl) от времени в пределах одной вспышки, вызванной поглощением гамма-кванта с энергией 662 кэВ (137 Cs). Зависимости I(t) для образцов Cs₂HfCl₆ и NaI(Tl) представлены на рис. 6, интенсивность свечения выражена в относительных единицах. Модельные зависимости I(t) получены с помощью аппроксимации экспери-



Рис. 6. Зависимость интенсивности свечения кристалла Cs₂HfCl₆ (*a*) и NaI(Tl) (*b*) от времени. Интенсивность свечения выражена в относительных единицах

ментальных результатов экспоненциальными функциями. Световой выход кристаллов вычислен путем интегрирования по времени полученной функциональной зависимости *I*(*t*).

Световой выход нового синтезированного соединения СНС оказался в ~2.16 раза меньше, чем известная величина для NaI(Tl), т.е. около $19 \cdot 10^3$ фотон/МэВ (выражен в единицах в микросекунду). Полученная величина светового выхода для выращенных по новой методике образцов совпадает по порядку величины со световым выходом $23 \cdot 10^3$ фотонов/МэВ, определенным для выращенных ранее по методу Бриджмена в [6] образцов Cs₂HfCl₆.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Впервые с использованием методики синтеза из хлористого цезия и восьмиводной хлорокиси гафния в растворе соляной кислоты получены монокристаллы Cs₂HfCl₆ размером до 1.5 мм. Количественное соотношение основной фазы Cs₂HfCl₆ и поверхностной примесной CsCl составляет 0.89(1):0.11(1). Предполагается присутствие на поверхности синтезированных образцов незначительного количества оксидных фаз. Структура Cs₂HfCl₆ принадлежит кубической сингонии, определена и уточнена в пространственной группе $Fm\overline{3}m$, Z = 4, параметр элементарной ячейки a = 10.399(3) Å. В структуре присутствуют искаженные кубоктаэдры CsCl₁₂ (расстояние Cs—Cl составляет 3.680(2) Å), соединенные гранями с соседними, с правильными октаэдрами HfCl₆ (расстояние Hf—Cl равно 2.450(2) Å, Cl—Cl — 3.4644(9) Å) и октаэдрическими полостями Cl₆ (расстояние Cl—Cl равно 3.8903(9) Å). Полученные структурные параметры согласуются со значениями, определенными ранее для поликристаллических образцов Cs₂HfCl₆ и вычисленными из первых принципов. Световой выход нового синтезированного соединения Cs₂HfCl₆ составляет порядка 19·10³ фотон/МэВ. Планируется дальнейшее совершенствование методики роста для получения более крупных монокристаллов без включения примесей, которые возможно использовать в качестве сцинтилляторов. Синтезированные в данной работе образцы предполагается использовать в качестве затравочных.

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования в рамках выполнения работ по Государственному заданию ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН с использованием оборудования ЦКП ФНИЦ «Кристаллография и фотоника».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. S. Lam, C. Guguschev, A. Burger, M. Hackett, S. Motakef. J. Cryst. Growth., 2018, 483, 121–124. https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2017.11.013
- 2. K. Kang, J. Biswas. Phys. Chem. C, 2016, 120(22), 12187-12195. https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.6b02496
- M. Buryi, R. Král, V. Babin, J. Páterek, V. Vaněček, P. Veverka, M. Kohoutková, V. Laguta, M. Fasoli, I. Villa, F. Cova, A. Vedda, M. Nikl. J. Phys. Chem., 2019, 123(32), 19402–19411, https://doi.org/10.1021/acs.jpcc. 9b05760
- 4. K. Saeki, Y. Fujimoto, M. Koshimizu, D. Nakauchi, H. Tanaka, T. Yangida, K. Asai. *Jpn. J. Appl. Phys.*, **2017**, *56*(2), 020307. https://doi.org/10.7567/JJAP.56.020307
- 5. S. Kurosawa, S. Kodama, A. Yamaji, J. Pejchal, R. Kral, S. Yamato, Y. Ohashi, K. Kamada, Y. Yokota, A. Yoshikawa, M. Nikl. IEEE Nuclear Science Symposium, Atlanta, Georgia, October 23, 2017.
- R. Hawrami, E. Ariesanti, V. Buliga, L. Matei, S. Motakef, A. Burger. J. Cryst. Growth., 2020, 533, 125473. https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2019.125473
- 7. Spravochnik Khimika (Chemist's Handbook) / Eds. B.N. Nickolsky, V.A. Rabinovich. Moscow—Leningrad: Khimiya, **1963**, Vol. 2, 55. (In Russ.)
- 8. S. Maniv, J. Appl. Crystallogr., 1976, 9, 245-245. https://doi.org/10.1107/S0021889876011114
- 9. R. Restori, D. Schwarzenbach. Z. Naturforsch., A, 1993, 48, 12-20. https://doi.org/10.1515/zna-1993-1-206
- A. Burger, E. Rowe, M. Groza, K. Morales Figueroa, N.J. Cherepy, P.R. Beck, S. Hunter, S.A. Payne. *Appl. Phys. Lett.*, 2015, 107, 143505. https://doi.org/10.1063/1.4932570
- 11. International Tables for X-ray Crystallography. Birmingham: Kynoch Press, 1967, Vol. 3, 202.
- 12. I.B. Barskaya, G.M. Toptygina. IUPAC, Analytical Chemistry Division, Commission on Solubility Data, Solubility Data Series. Oxford, England: Pergamon, **1989**, Vol. 40, 212.

- T.G. Petrov, E.B. Treivus, Y.O. Punin, A.P. Kasatkin. Vyrashchivanie kristallov iz rastvorov (Growing Crystals from Solutions), 2nd ed. Leningrad: Nedra, 1983. (In Russ.)
- 14. K. Chinnathambi. Miniflex Guidance. 2018.
- 15. Advanced Integrated X-ray Powder Diffraction Suite PDXL 2. Rigaku J., 2012, 28(1), 29.
- S. Gates-Rector, T. Blanton. Powder Diffr., 2019, 34(4), 352–360. https://doi.org/10.1017/S0885715619 000812
- 17. V. Petricek, M. Dusek, L. Palatinus. Z. Kristallogr., 2014, 229(5), 345-352. https://doi.org/10.1515/zkri-2014-1737
- Inorganic Crystal Structure Database. Germany: FIZ Karlsruhe, U.S.A.: National Institute of Standarts and Technology, 1997.
- 19. CrysAlis PRO. Version 1.171.39.46. Yarnton, UK: Rigaku Oxford Diffraction, 2018.
- M.C. Burla, R. Caliandro, B. Carrozzini, G.L. Cascarano, C. Cuocci, C. Giacovazzo, M. Mallamo, A. Mazzone, G. Polidori. J. Appl. Crystallogr., 2015, 48, 306–309
- 21. G. Engel. Z. Kristallogr., 1935, 90, 341-373. https://doi.org/10.1524/zkri.1935.90.1.341
- 22. R.C. Clark, J.S. Reid. Acta Crystallogr., Sect. A, 1995, 51, 887–897. https://doi.org/10.1107/S010876739 5007367
- 23. P.J. Becker, P. Coppens. Acta Crystallogr., 1974, 30, 129. https://doi.org/10.1107/S0567739474000337
- 24. R.D. Shannon. Acta Crystallogr., Sect. A, 1976, 32, 751. https://10.1107/S0567739476001551